# PREPARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE MECTRON PIEZOSURGERY®

#### ---- SOLO MECTRON È PIEZOSURGERY®

mectron s.p.a., via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), ITALIA, tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374, www.mectron.it, mectron@mectron.com



#### 













### ···· IN LETTERATURA

Citochine e fattori di crescita coinvolti nell'osseointegrazione di impianti orali di titanio posizionati utilizzando la chirurgia ossea piezoelettrica a confronto con la tecnica con fresa: studio pilota su Minipigs.

Preti G, Martinasso G, Peirone B, Navone R, Manzella C, Muzio G, Russo C, Canuto RA, Schierano G.: J Periodontol. 2007; 78(4):716-722

CONTESTO: La maggior parte degli impianti dentali viene posizionata utilizzando una tecnica chirurgica basata su strumenti rotanti. Tuttavia, l'odontoiatria ha recentemente implementato la chirurgia piezoelettrica. Questa tecnica è stata introdotta per superare alcuni dei limiti dei tradizionali strumenti rotanti di chirurgia ossea. Questo studio ha utilizzato analisi biomolecolari e istologiche per comparare l'osseointegrazione di impianti porosi posizionati utilizzando micromotori tradizionali in opposizione alla tecnica della chirurgia ossea piezoelettrica.

METODI: Impianti porosi di titanio sono stati inseriti nelle tibie di Minipigs. L'istomorfologia ed i livelli delle proteine morfogenetiche dell'osso (BMP)-4, il fattore di crescita (TGF)-beta2, il fattore alfa di necrosi tumorale, e l'interleuchina-1beta e -10 sono stati valutati nei campioni ossei perimplantari.

» RISULTATI: Le analisi istomorfologiche hanno dimostrato una maggiore presenza di cellule infiammatorie nei campioni dei siti della chirurgia con micromotore. Inoltre, la neo-osteogenesi era molto più attiva nei campioni ossei dei siti implantari preparati impiegando la chirurgia ossea piezoelettrica. In più, nei siti perimplantari della chirurgia piezoelettrica, si è registrata una crescita più rapida delle proteine BMP-4 e TGF-beta2 così come una riduzione delle citochine proinfiammatorie.

CONCLUSIONE: La chirurgia ossea piezoelettrica sembra essere più efficace nelle prime fasi di guarigione ossea; ha indotto una crescita più rapida di BMP, controllato meglio il processo infiammatorio, e stimolato l'ossificazione entro 56 giorni dopo il trattamento.

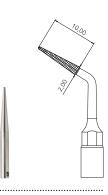


### 



osteotomia pilota iniziale

OPZIONALE verificare l'assialità della preparazione con il perno di parallelismo PIN IM1



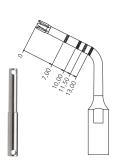


ottimizza la concentricità della preparazione del sito implantare tra Ø 3 e Ø 4 mm, preparazione della corticale basale



osteotomia pilota in regione posteriore o anteriore

OPZIONALE verificare l'assialità della preparazione con il perno di parallelismo PIN 2-2.4

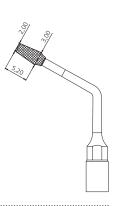




finalizzazione
del sito implantare;
la doppia irrigazione
aumenta l'effetto di
raffreddamento



ottimizza la concentricità della preparazione del sito implantare tra Ø 2 e Ø 3 mm, preparazione della corticale basale





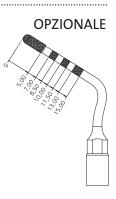
posizionamento dell'impianto



allargamento o finalizzazione del sito implantare; la doppia irrigazione aumenta l'effetto di raffreddamento



correzione dell'asse del sito implantare; preparazione differenziale del sito implantare, per esempio in vicinanza di un nervo alveolare



## **....** IMPLANT SITE PREP KITS





#### 

